

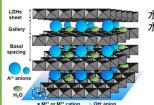
電解沈降法を用いた金属一空気二次電池用 層状複水酸化物電解質薄膜の合成

(奈良高専) 〇山田裕久, 片倉勝巳

E-mail: yamada@chem.nara-k.ac.jp, 奈良県大和郡山市矢田町22

Introduction

層状複水酸化物 Layered Double Hydroxides(LDH)

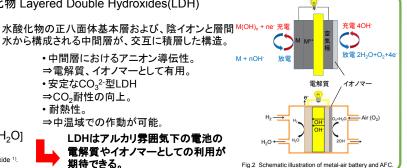


 $M^{2+}_{1-x}M^{3+}_{x}(OH)_{2}][A^{n-}_{x/n}\cdot yH_{2}O]$

水から構成される中間層が、交互に積層した構造。 ・中間層におけるアニオン導伝性。

- ⇒電解質、イオノマーとして有用。
- •安定なCO₃2-型LDH
- ⇒CO₂耐性の向上。
- 耐熱性。
- ⇒中温域での作動が可能。

LDHはアルカリ雰囲気下の電池の 電解質やイオノマーとしての利用が 期待できる。



実際に、LDHのイオン導伝性、イオノマー としての有用性が報告されている^{2,3)}

雷極表面上に直接LDHを析出させる電解沈隆法を報告 電気化学的にpHを操作ULDHを合成4)



電解沈降法でLDHを電極上に析出させ、モデル電極とする。 電解沈降法LDHの析出過程、伝導度について発表する。

Fig. 1 Structure of layered double hydroxide 1). Experience =

合成方法

化学的に合成する共沈法

電気化学的に析出させる電解沈殿法

共沈法 $Mg(NO_3)_2+AI(NO_3)_3+Na_2(CO_3)$ pH=10 80°C, 18h $\rightarrow [Mg_{1-x}Al_{x}(OH)_{2}][CO_{3}^{2-}_{x/2}\cdot yH_{2}O]$

雷解沈隆法

- 電解液:Mg(NO3)2+Al(NO3)3 +NaNO₂
- 作用局:Pt 板
- 対極:Ti 板

硝酸イオンの還元により、電極近傍のpHを調整し、 電極表面に水酸化物薄膜を修飾した。



 $NO_3^- + 5H^+ + 6e^- \rightarrow NH_2OH + 2O$ 電気化学的にpHを上昇させる

Mg²⁺とAl³⁺が共沈しLDHが電極表面に析出 $[Mg_{1-x}Al_x(OH)_2][A^{n-}_{x/n}\cdot yH_2O]$

伝導度測定



電解沈降LDH

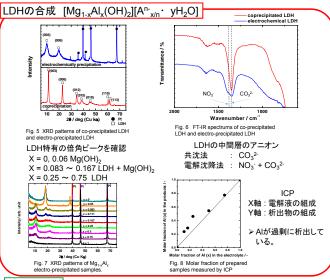
LDH

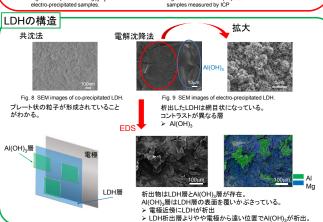
周波数: 1MHz – 1Hz

10mV

「端・「Sinv 」端子法でインピーダンス測定を行った。

Results and Discussion





イオン伝導度



ICPとEDSの傾向は一致する。 AI比 (x) = 0.25付近で収束 ➤ 電解液溶液の組成に近づく。 ■ NaNO3' = 0 mol L⁻¹

NaNO3' = 1 mol L⁻¹

5 1.0 1.5 2.0 [NO3] / mol L⁻¹ 電解沈降法LDHと共沈法LDHのイオ ン伝導度の比較

-10 -20 -30 -40 -50 i / mA cm²
Molar fraction of prof -8, -16 -20

(x) = 0.25で伝導度は最大となる。

i/mAcm² Molar fraction of prepared samples (electrolyte -8, -16, -32 and -64 mA cm⁻²) measured by ICP, ide area) and EDS(narrow area).

電解電流を増加させることによってLDHの伝導度は 上昇する。 Log(s) = -4.4に収束した。 > 定量器と同じ傾向。AI(OH)₃の低下と共に伝導

LDHはほぼ同じ組成比である。 電解電流を操作することによって、電極上の AI(OH)。の析出を抑えられることが示唆された。 度は増加した。

> 硝酸イオンの還元により電極近傍の pHが上昇 NO₃ + 5H* + 6e⁻ → NH₂OH + 2OH⁻

NO₃:濃度を増加させることによってLDH の伝導度は更に上昇する。

電解沈降法のイオン伝導度は共沈法に ➤ AI(OH)₃の影響

異なる配向性の可能性? 電解沈降LDHの非結晶性 > OH伝導パスの低下 > さらなる検討が必要

Conclusion

電解沈降法で、Mg-AI系 LDH の合成を確認した。

x: Al content / Fig.14 Ion conductivity on electro-precipitated LDH
and co-precipitated LDH at 60°C under 80%RH.

- 電解沈降法は電極近傍の pH 勾配の影響で LDH と Al(OH)3 の両方が析出することがわかった。
- ICP, EDS定量結果を比較することで、LDH組成は $(x) = 0.25 \sim 3.0$ であり、新出物を性の組成は $Al(OH)_3$ によって影響される。電解電流、 NO_3 濃度を操作することによって、 $Al(OH)_3$ 層の析出を抑えることができ、伝導性を増加させることがわかった。 共沈法と電解沈降法共に、(x) = 0.25 の際にイオン伝導性が最大となった。

Reference =

- 1) Xue Bi et. al Pharmaceutics 2014, 6
- 2) Kohei MIYAZAKI. Electrochemistry, 82(9), 730-735 (2014).
- Daiju Kubo et al. Journal of Power Sources 222 (2013) 493-497
- 4) Chihiro OBAYASHI electrochemistry, 80(11), 1-4(2012). 5) Kim et al. Solid State Ionics 181 (2010) 883-888

Acknowledgement=

本研究は、長岡技術科学大学技学イノベーション推進センターの支援を受けて実施されました。関係各位に感謝します。

電解沈降法析出機構





6~8 (OH)₃層 LDH層の拡大

硝酸イオンの還元により電極近傍のpHが上昇 $NO_3^- + 5H^+ + 6e^- \rightarrow NH_2OH + 2OH$ Al3+ + 3OH- → Al(OH)₂

 $Mg^{2+} + 2OH$ $\rightarrow Mg(OH)_2$ $Mg^{2+} + Al^{3+} + nOH \rightarrow Mg(OH)_2$ $Mg_{1-x}Al_x(OH)_2$ $Mg_{1-x}Al_x(OH)_2$

電極表面のLDH層の拡大 ➤ ICP定量よりAI比 (x)の低下

ICP正里の。伝導度増大